

市民公開講座

Siナノテクノロジー最前線

3/23(土) 定員 100名

要予約

入場
無料

14:00~16:30<13:00開場>

講演1

Si-Ge系コア・シェル構造の 高密度集積と光・電子物性制御

名古屋大学大学院
工学研究科 教授・副研究科長
未来エレクトロニクス集積研究
センター 兼務
広島大学 ナノデバイス・バイオ
融合科学研究所 客員教授
筑波大学 大学院数理物質科学
研究科 客員教授
(公社) 応用物理学会 フェロー



演者 宮崎誠一 先生

講演2

Si-Geナノ構造制御で展開する 電子デバイス開発

名古屋大学大学院 工学研究科 准教授
演者 牧原克典 先生

講演3

Ge二次元結晶の創成と新展開

名古屋大学大学院 工学研究科 助教
演者 大田晃生 先生

講演4

シリコンナノ構造の将来展望 ~State-of-the-art

名古屋大学大学院 工学研究科 研究員
演者 池田弥央 先生

場所

名古屋大学 ベンチャービジネスラボラトリ
3階 ベンチャーホール

愛知県名古屋市千種区不老町



御予約

締切: 3/15

下記URLあるいはQRコード
から御予約をお願いします。



<http://ur2.link/Qm23>

*個人情報 は 本件以外に使用致しません。

TEL. 052-789-2727

